

## PW8N – САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ

### Описание продукта:

**PW8N** – профессиональная самоклеящаяся лента из прочной и эластичной мягкой ПВХ пленки для защиты гладких и шероховатых поверхностей, таких как дерево (лакированное, грунтованное), алюминий и стекло и т.д..

Цвет: желтый, оранжевый

Специальная обработка поверхности обеспечивает низкое усилие разматывания. Наличие специального гофрирования позволяет работать с лентой без специальных приспособлений для обрезки, поскольку она легко отрывается вручную.

Отличная устойчивость к УФ излучению, влаге и погодным условиям.

Пригодна для временного наружного применения до 6 месяцев.

Специально разработана для тех случаев, когда важно после удаления ленты отсутствие пятен и следов клея.

### Применение:

- идеальна для защиты поверхностей при штукатурных и малярных работах и т.д.. Отлично работает на шероховатых поверхностях, таких как бетон, кирпич, влажная древесина;
- защита гладких и шероховатых поверхностей таких как дерево (лакированное, грунтованное), алюминий, стекло и т.д.. во время их технологической обработки и по следующей транспортировке;
- герметизация швов опалубки для предотвращения вытекания раствора;

### Размеры:

Длина, м:	33
Ширина, мм:	25, 30, 38, 50 до 1230

По заказу возможно изготовление лент иных размеров

### Технические характеристики: (усредненные значения)

Основа	Клейкая масса (адгезив)	Общая толщина, мм	Разрывное усилие, Н/25мм	Разрывное удлинение %	Адгезия, Н/25мм
Пленка ПВХ	Натуральный каучук	0,15	615	90	> 5,0

**Внимание!** Приклеивание по возможности производить при температуре не ниже +5°C. Для обеспечения качественного схватывания необходимо приложить к склеиваемым поверхностям равномерное давление. Перед нанесением продукта поверхность основания должна быть сухой и чистой. Неровная, шероховатая или пористая поверхность основания может ограничить адгезию.

Хранить при температуре от +5°C до +30°C и относительной влажности не более 70%.

Ленту следует защищать от попадания прямых солнечных лучей и теплового излучения, пыли, влаги и паров химических веществ.